装配・检测

基于白光干涉仪的轴尖表面粗糙度检测技术研究

郭小冬 刘迎红 牛春霞 杨 静 李明易

(北京航天控制仪器研究所,北京100039)



摘要:针对轴尖微小球面表面粗糙度的检测难题,开发了基于 Taylor CCI 白光干涉仪的检测技术。以 VLSI 18nm 台阶高度标准片对仪器进行针对性的高度测量校准,并以专门制备的 R_a12nm 多刻线样板进行粗糙度测量精度验证,在此过程中同时对仪器的工作参数进行优化调整,包括采用二阶多项式算法去除表面形状对测量结果的影响等。实测数据和测量不确定度分析的结果证明达到了不确定度 R_a2nm 的精度水平,实现了轴尖表面粗糙度的准确测量。 关键词:微小球面;表面粗糙度;白光干涉仪;检测;测量不确定度

Research on Measurement for Roughness of Pivots Based on White Light Interferometer

Guo Xiaodong Liu Yinghong Niu Chunxia Yang jing Li Mingyi (Beijing Institute of Aerospace Control Devices, Beijing 100039)

Abstract: Aiming at the problem to measure the roughness of micro spherical surface of the pivots, the measurement method based on the Taylor CCI white light interferometer is developed. The instrument was calibrated with the VLSI 18nm step height standard template, and the roughness measurement accuracy was verified with the specially prepared R_a 12nm multi-line template. During this process, the working parameters of the instrument were optimized and adjusted, including the use of second-order polynomial algorithm to remove the influence of surface form on the measurement results. The measured data and the measurement uncertainty analysis result show that the accuracy level of uncertainty R_a 2nm is reached, and the accurate measurement of the surface roughness of the pivots is realized.

Key words: microsphere; roughness; white light interferometer; measurement; uncertainty

1 引言



轴尖是惯性仪表中典型的超精密小微零件,轴尖的 S ϕ 0.6mm 球头表面粗糙度要求很高,达 R_a 0.012 μ m (R_a 12nm),是关键特性。轴尖零件图见图 1。

由于轴尖球头尺寸过小,表面粗糙度用传统的触 针式轮廓仪很难检测,而用普通光学干涉显微镜检测, 精度又无法保证(平均误差超过 50%),因而形成了 轴尖表面粗糙度的难检测问题。秦静等人^{[11}曾在触针 式轮廓仪上研究轴尖表面粗糙度的检测方法,分析探 讨了测针结构及运动方式对测量的影响,提出了准确 测量方案。但存在微小球头上目视对准、调整测针位 置的操作困难以及接触式测量划伤工件的问题。刘皓 挺等人^[2]提出了一种基于激光共聚焦显微镜图像分析 的表面粗糙度估计方法。

白光干涉仪分辨率可达 0.01nm,为高精度检测小 微结构表面形貌提供了有力手段。但目前非接触形貌 轮廓仪的校准还没有国家标准,白光干涉仪的多种测 量参数对表面粗糙度测量结果又有直接的影响。因此 需要对照国家现行接触式粗糙度测量标准在白光干涉 仪上进行比对测量研究,实现量值溯源,得到准确的 测量结果。

2 白光干涉检测原理

白光干涉仪(White Light Interferometers WLI)为 非接触式的 3D 显微物体表面检测仪器,主要是结合 传统光学显微镜与白光干涉组件,使得仪器同时具备 光学显微检测与白光干涉扫描物体表面的功能,可进 行显微 3D 表面检测、膜厚测量与表面粗糙度测量等。



白光干涉检测原理是利用白光相干性短不易产生 干涉的特性,形成低相干性白光干涉波,如图 2 上部 所示。被测物体表面的起伏将影响 CCD 相机中每一 像素点干涉波的发生高度,依循此高度变化,求取干 涉零光程差位置,即可确定出该像素点对应的被测表 面点的高度,进而求出被测表面的整体轮廓,如图 2 下部所示。

运用白光干涉仪可对物体表面的三维微结构(包括表面粗糙度)进行快速、高精度测量。Taylor Hobson公司的 CCI 白光干涉仪垂直分辨力达 0.01nm,垂直扫描范围 2.2mm。该仪器具备了小微结构纳米级表面粗糙度的检测能力。

3 仪器针对性校准

3.1 标准器的获取

3.1.1 台阶高度标准器

表面粗糙度 *R*_a是取样长度内的高度平均值,是高度参数。因此,高度的测量精度决定了 *R*_a的测量精度。高度校准是仪器校准的关键。白光干涉仪一般用台阶高度标准片进行高度校准。针对轴尖 *R*_a12~25nm的粗糙度量值范围,专门购置了美国 VLSI 公司的 18nm 台阶高度标准片(校准值 17.9nm,不确定度 1nm),用于仪器精度校准。

3.1.2 粗糙度标准器

多刻线标准样板是表面粗糙度量值传递的标准器 具。轴尖表面粗糙度要求 *R*_a12nm,获得 *R*_a12nm 量级 的多刻线样板是验证测量精度的必要条件。按现行国 家计量检定系统表,表面粗糙度可溯源的最小量值为 *R*_a100nm^[4],量值小于 *R*_a100nm 的多刻线样板目前市 场上没有标准产品。为此,特向国内知名微纳标准器 研制单位定制了 *R*_a12nm 多刻线样板,并由中国计量 科学研究院(以下简称国家计量院)进行了校准(校 准值 *R*_a10.4nm,不确定度 *R*_a2nm)。

3.2 仪器校准

3.2.1 高度校准

使用 CCI 白光干涉仪的高度自校准功能,用 VLSI 18nm 台阶高度标准片对仪器进行了高度校准。校准 后测量标准片的实测数据见表 1。

由表 1 数据,经校准后,仪器高度测量偏差为-0.42nm,相对偏差为-0.42/17.9=-2.35%。

nm

									11111
测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
测量值	17.304	17.354	17.575	17.493	17.585	17.603	17.641	17.571	17.555
测量次数	10	11	12	13	14	15	16	17	18
测量值	17.295	17.304	17.354	17.469	17.566	17.518	17.502	17.423	17.448
平均值	17.	476	校准值	17.9		偏差	-0.42		

表1 白光干涉仪测量18nm台阶高度标准片数据

nm

3.2.2 粗糙度测量精度验证

在 CCI 白光干涉仪上,测量经国家计量院校准 的 *R*_a12nm 多刻线样板。由表 2 数据,偏差仅为

0.12nm(相对偏差1.15%),很好地复现了标准样板的校准值,实现了粗糙度量值的准确溯源。

表2 白光干涉仪测量Ral2nm多刻线样板数据

测量位置	1	2	3	4	5	校准值	10.4
R_{a}	10.37	10.74	10.73	10.62	10.58	实测平均值	10.52
测量位置	6	7	8	9	10	偏差	0.12
R_{a}	10.49	10.57	10.38	10.35	10.4	相对偏差	1.15%

4 形状去除

轴尖表面为曲面,表面形状对粗糙度测量结果有 一定影响,应进行形状去除。形状去除是指通过数学 的方法去除零件表面的宏观轮廓形状对粗糙度评价时 产生的影响。CCI 白光干涉仪的分析软件 TalyMap 中, 提供了三种去除形状的算法——球、圆柱和多项式。 通过实验发现,对于规则的球面,采用球算法去除形 状的效果较好。而目前生产的轴尖,由于工艺的原因, 实际形状近似椭球(图3),采用球算法去除形状效果 不理想,而采用二阶多项式算法得到了满意效果。



理论形状(球)

实际形状(椭球)
 图 3 轴尖形状

表 3	轴尖采用两种算法去除形状效果对比
$r \sim 3$	

算法	球	二阶多项式
形状去除后 3D 地形图		
R _a 评价值/nm	13.186	12.198

对比表 3 中的图形和数据,可以看出,对于不是 规则球体的轴尖,采用球算法处理后,尚残存明显的 翘曲形状, *R*a值偏大;而采用二阶多项式算法处理后, 曲面平坦, *R*a值下降,获得了满意的形状去除效果。 通过仪器的针对性校准实验和轴尖检测实验,总 结出了在CCI白光干涉仪上检测轴尖表面粗糙度的测 量方案(测量工艺参数),见表4。方案已在轴尖实际 产品检测中应用。

表4 轴尖表面粗糙度测量工艺参数表

序号	参数名称	设定值
1	物镜放大倍率	20 倍
2	光源强度	30%
3	表面性质标准类型	"平滑或台阶"
4	滤波参数	高斯滤波, λc=0.08mm
5	评价区域 (圆形)	Ф0.16mm
6	形状去除方式(算法)	2 阶多项式
7	测量方法	沿轴尖圆周三位置(均布) 测量,取平均值。

6 测量不确定度评定

依据 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》,并参照 JJF 1105—2018《触针式表面粗糙度测量 仪校准规范》中的不确定度评定方法对 CCI 白光干涉 仪粗糙度检测的不确定度进行评定。

6.1 测量方法

CCI 白光干涉仪的粗糙度示值 *R*_a是用 *R*_a12nm 多 刻线样板进行校准得到的。选取样长度 *Lc*=0.08mm 测 量多刻线样板的 *R*_a,与样板校准证书上给出的校准值 *R*_{a0}进行比较,得到仪器示值误差。

6.2 测量模型

 $\Delta R_{\rm a} = R_{\rm a} - R_{\rm a0} \tag{1}$

式中: ΔR_a —— 仪器示值误差, nm; $\overline{R_a}$ —— 仪器 读数平均值, nm; R_{a0} ——多刻线样板的校准值, nm。

6.3 不确定度来源

不确定度各分量来源见表 5。

5 测量方案

)

nm

	衣J 小蛹尺度分里木你						
不确定度分量符号		不确定度分量名称					
<i>u</i> ₁₀		仪器数字分辨力引入的不确 定度分量	两分量中取较				
<i>u</i> ₁	<i>u</i> ₁₁	2. (2.7) 並 (2.8) 減量重复性引入的不确 定度分量	大值为 <i>u</i> ₁				
<i>u</i> ₂		Ral2nm标准多刻线样板测量误差引入的不确定					

表5 不确定度分量来源

注:表中 u_1 与 u_2 为各自独立的分量。

6.4 不确定度合成

输出量的合成方差:

$$u_{\rm c}^2(\Delta R_{\rm a}) = \left[c(\overline{R_{\rm a}}) \right]^2 \cdot u^2(\overline{R_{\rm a}}) + \left[c(R_{\rm a0}) \right]^2 \cdot u^2(R_{\rm a0})$$
(2)

式中: $c(\overline{R_a})$, $c(R_{a0})$ — 灵敏系数; $c(\overline{R_a}) = \partial \Delta R_a / \partial \overline{R_a} = 1$; $c(R_{a0}) = \partial \Delta R_a / \partial R_{a0} = -1$ 。 $u_c^2 (\Delta R_a) = u^2(\overline{R_a}) + u^2 (R_{a0}) = u_1^2 + u_2^2$ (3) 合成标准不确定度: $u_c (\Delta R_a) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$ (4) 扩展不确定度:

取包含因子 k=2,则扩展不确定度为:

$$U_{Ra} = k u_{c} (\Delta R_{a}) = 2 u_{c} (\Delta R_{a})$$
⁽⁵⁾

6.5 实测记录

对多刻线样板进行10次重复测量,实测记录见表

6.

表6 实测记录 R_a

测量序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
测量值	10.37	10.74	10.73	10.62	10.58	10.49	10.57	10.38	10.35	10.4
_ 平均值 X	10.523			平均值标准偏差 s(x)					0.046	

6.6 不确定度分量评定

6.6.1 仪器数字分辨力引入的不确定度分量 un

白光干涉仪测量分辨力为 0.01nm, 取均匀分布, 则有:

 $u_{10} = \frac{0.01}{2 \times \sqrt{3}} = 0.0029$ nm

6.6.2 仪器测量重复性引入的不确定度分量 un

重复性引入的不确定度分量服从正态分布,为平 均值标准偏差,由下式计算 *u*₁₁:

$$u_{11} = s(\bar{x}) = \frac{s(x_k)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (x_k - x)^2}{n(n-1)}} = 0.046$$
nm

(见表6数据)。

因 u11>> u10, 故仪器引入的不确定度分量:

 $u_1 = u_{11} = 0.046$ nm \circ

6.6.3 标准多刻线样板测量误差引入的不确定度分量 u₂

由国家计量院校准证书, R_a 12nm 多刻线样板扩展 不确定度为 U= 2nm (k=2),则 $u_2=U/2=2/2=1$ nm。

6.7 合成标准不确定度

按式 (4):

$$u_{\rm c}(\Delta R_{\rm a}) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{0.046^2 + 1^2} = 1.001$$
nm。
8 扩展不确定度

按式 (5):

 $U_{R_a} = 2u_c(\Delta R_a) = 2 \times 1.001 = 2.002$ nm 即扩展不确定度 $U_{R_a} = 2.002$ nm, k = 2。

7 结束语

本文研究了基于白光干涉仪的轴尖表面粗糙度检测方法。针对性地使用 VLSI 18nm 台阶高度标准片对 仪器进行高度测量校准,制备 *R*_a12nm 多刻线标准样 板对仪器进行粗糙度检测精度验证,并对仪器测量工 艺参数进行选择、优化。结果表明:测量不确定度 *U_{Ra}=2.002nm*,满足了轴尖 *R*_a12nm 表面粗糙度的检测 精度需求。

参考文献

- 秦静,张道勇,李玲莉. 微小球面粗糙度的准确测量及不确定度分析[J].
 航空精密制造技术,2011,47(3):23~27
- 2 刘皓挺,黄韬,汪飞琴,等.一种基于显微图像分析的光波导加工表面 粗糙度估计方法[J].导航与控制,2015(1):65~69
- 3 刘姗姗,刘大亮,刘兆宾,等.光学干涉法在航天阀门产品表面粗糙度 测量中的应用[J].制造技术与机床,2017(3):116~120
- 4 JJG 2018-89 表面粗糙度计量器具检定系统[S]
- 5 JJF 1105-2018 触针式表面粗糙度测量仪校准规范[S]
- 6 JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示[S]

6.